PHOTOSENSITIVE COMPOSITION AND ELEMENT USING THE SAME AND PHOTOCHROMIC COMPOUND

Publication number: JP9241263
Publication date: 1997-09-16

Inventor:

TANAKA MITSUGI; AONO TOSHIAKI; SATOMURA

MASATO; ICHIJIMA YASUSHI

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

G03C1/685; C07D491/10; C07D498/10; C07D498/20; C07D513/10; C09K9/02; C07D513/10; G03C1/685; C07D491/00; C07D498/00; C07D513/00; C09K9/02; C07D513/00; (IPC1-7): C07D513/10; C07D498/10; C07D491/10; C07D498/20; C09K9/02; G03C1/685

- European:

Application number: JP19960047207 19960305 Priority number(s): JP19960047207 19960305

Report a data error here

Abstract of JP9241263

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photosensitive composition, comprising a new compound represented by a specific formula, having high color developing properties at high temperatures and useful for various dimming, displaying, coloring and recording applications. SOLUTION: This photosensitive composition contains a compound of the formula [X and Y are each an atomic group required to form a (substituted) aromatic hydrocarbon ring or an unsaturated heterocyclic ring; D is N or H; E is O or S; R1 to R3, G and J are each H or a substituent group; R4 is H or a substituent group] therein. The compound is preferably emulsified and dispersed in a hydrophilic polymer and is preferably obtained by reacting, e.g. methyleneindoline derivative (e.g. 1,3,3-trimethyl-2methyleneindoline) with an o-hydroxynitroso aromatic ring (e.g. 1-nitroso-3-phenylcarbamoyl-2-naphthol).

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-241263

(43)公開日 平成9年(1997)9月16日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
C 0 7 D 498/10 491/10 498/20				498/10 491/10 498/20		S	
C 0 9 K 9/02			C09K	•		В	
G 0 3 C 1/685		審査請求	G03C 未請求 請求	•	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-47207		(71) 出願			ルム株式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)3)	月5日	(72)発明:	者 田中 貢	南足村		地 富士写真
			(72)発明:	者 骨野 俊 神奈川県 フイルム	南足村	两市中招210番 会社内	計地 富士写真
			(72)発明	者 里村 II 神奈川県 フイルム	南足村		計地 富士写真
							最終質に続く

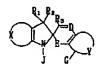
(54) 【発明の名称】 感光性組成物及びそれを用いた要素及びフォトクロミック化合物

(57)【要約】

【課題】高温での発色濃度が高いフォトクロミックな感 光性組成物および新規なフォトクロミック化合物を提供 する。

【解決手段】一般式(1)で示されるフォトクロミック 化合物(1)を有することを特徴とする感光性組成物。(式中、X およびY は置換基を有してもよい芳香族炭化 水素環又は不飽和複素環を形成するのに必要な原子群を表わし、D は窒素原子又はC H を表わし、E は酸素原子又は硫黄原子を表わし、R1、R2、R3、G および J は水素原子又は置換基を表わす。但し、G および J の少なくとも一方は - N H(R4)又は - O H をその中に有する置換基を表わす。R1 とR2は一緒になって環形成してもよい。R4は水素原子又は置換基を表わす。)【化1】

一般式 (1)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示されるフォトクロミック化合物(1)を有することを特徴とする感光性組成物。

【化1】

一般式 (1)

式中、XおよびYは置換基を有してもよい芳香族炭化水素環又は不飽和複素環を形成するのに必要な原子群を表わし、Dは窒素原子又はCHを表わし、Eは酸素原子又は硫黄原子を表わし、R1、R2、R1、GおよびJは水素原子又は置換基を表わす。但し、GおよびJの少なくとも一方は-NH(R1)又は-OHをその中に有する置換基を表わす。R1とR1は一緒になって環形成してもよい。R1は水素原子又は置換基を表わす。

【請求項2】 フォトクロミック化合物(1)が親水性 20 法によって達成された。 ポリマー中に乳化分散されていることを特徴とする請求 (1)下記一般式(1) 項1記載の感光性組成物。 合物(1)を有すること

【請求項3】 請求項1または2記載の感光性組成物を 基体上に担持した要素。

【請求項4】 下記一般式(2)で示されるフォトクロミック化合物(2)。

[化2]

一般式(2)

$$R_s$$
 R_s R_s

式中、X, およびY, は置換基を有してもよい芳香族炭化水素環又は不飽和複素環を形成するのに必要な原子群を表わし、R, 、R。、G, およびJ, は水素原子又は置換基を表わす。但し、G, およびJ, の少なくとも一方は-NH(R,)をその中に有する置換基を表わす。R, とR。は一緒になって環形成してもよい。R,は水素原子又は置換基を表わす。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フォトクロミック 化合物を利用した各種の調光、表示、着色及び記録用と して有用な感光性組成物及びそれを用いたフォトクロミ ックな特性をもつ要素及び新規フォトクロミック化合物 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、フォトクロミック化合物が光記録、表示あるいは調光材料用として注目され、例えば P 50

hotochromism, Molecule and Systems(Ed. by H. Durr, H. Bouas Laurent, Elsevier, New York 1989) などの 成書に記載されているように種々の化合物が開発されてきた。インドリノスピロ系化合物(特にインドリノスピロオキサジン系化合物)は発色、消色の速さ、発色濃度の高さなどにおいて、他系統の化合物より格段に優れていることから、数多くの出願がなされてきた。例えば特開平1-106888号、US4、931、219号などが挙げられる。しかしながらこれらのインドリノスピロ系化合物は、高温(40°~50°)での発色性が低いという大きな欠点を有していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は上記の 欠陥を克服した高温での発色性の高いフォトクロミック な感光性組成物及びその感光性組成物を基体上に担持し た要素及び新規なフォトクロミック化合物を提供することにある。

[0004]

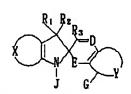
【課題を解決するための手段】本発明の目的は以下の方 法によって達成された。

(1)下記一般式(1)で示されるフォトクロミック化合物(1)を有することを特徴とする感光性組成物。

[0005]

【化3】

一般式(1)



【0006】式中、XおよびYは置換基を有してもよい 芳香族炭化水素環又は不飽和複素環を形成するのに必要な原子群を表わし、Dは窒素原子又はCHを表わし、E は酸素原子又は硫黄原子を表わし、R1、R2、R3、GおよびJは水素原子又は置換基を表わす。但し、GおよびJの少なくとも一方は-NH(R4)又は-OHをその中に有する置換基を表わす。R1とR1は一緒になって環形成してもよい。R4は水素原子又は置換基を表わす。

- 40 (2) フォトクロミック化合物(1) が親水性ポリマー 中に乳化分散されていることを特徴とする前記(1) 項 記載の感光性組成物。
 - (3)前記(1)又は(2)項記載の感光性組成物を基体上に担持した要素。
 - (4)下記一般式(2)で示されるフォトクロミック化合物。

[0007]

【化4】

一般式 (2)

【0008】式中、X、およびY、は置換基を有しても よい芳香族炭化水素環又は不飽和複素環を形成するのに 必要な原子群を表わし、R、、R、、G、およびJ、は 水素原子又は置換基を表わす。但し、G、およびJ,の*10

*少なくとも一方は-NH(R,)をその中に有する置換基 を表わす。R、とR。は一緒になって環形成してもよ い。R, は水素原子又は置換基を表わす。

[0009]

【発明の実施の形態】上記一般式(1)、(2)につい て更に説明する。X、Y、X1、Y1により形成される 環として以下が挙げられる。

[0010] 【化5】

K-2K - 3K-5K-7K-10 K-11 K-13 K-14 K-15

【0011】環上の置換基としては置換されてもよいア ルキル基(好ましくはC、~C10)、ハロゲン原子、置 換されてもよいアルコキシ基(好ましくはC₁~

C10)、ニトロ基、シアノ基、エステル基 (好ましくは 10)、スルフォニルアミノ基(C, ~C10)、カルバモ イル基(好ましくはC, ~C,。)、アシル基(好ましく $\mathsf{tC}_1 \sim \mathsf{C}_{10}$)、アシルアミノ基(好ましくは $\mathsf{C}_1 \sim \mathsf{C}_1$ 10)、スルホニル基(好ましくはC1~C10)、置換さ れてもよいアミノ基(好ましくはC。~C1。)、カルボ キシル基、スルフォ基、バーフルオロアルキル基 (好ま しくはC₁~C₁₀)、チオアルキル基(好ましくはC₁ ~C10)、アリール基(好ましくはC, ~C15)が挙げ られる。X、X, により形成される環の中で好ましいも

る環の中で好ましいものはK-2である。

 $[0012]R_1, R_2, R_3, R_5, R_6, J, J_1$ で表わされる置換基としては、置換されてもよいアルキ ル基(好ましくはC₁~C₁₀)が挙げられる。アルキル C_{\imath} \sim C_{\imath} 。)、スルファモイル基(好ましくは C_{\imath} \sim C 40 基の置換基としては、ハロゲン原子、アルコキシ基(好 ましくはC₁~C₁₀)、ニトロ基、シアノ基、エステル 基(好ましくはC, ~C10)、スルファモイル基(好ま しくはC, ~C,o)、スルフォニルアミノ基 (好ましく はC₁~C₁₀)、カルバモイル基(好ましくはC₂~C 10)、アシル基(好ましくはC1~C10)、アシルアミ ノ基(好ましくはC、~C、。)、スルホニル基(好まし くはC₁~C₁₀)、置換されてもよいアミノ基(好まし くはC。~C1。)、カルボキシル基、スルフォ基、パー フルオロアルキル基 (好ましくはC1 ~C10)、チオア

しくはC。~C」,)が挙げられる。

【0013】R、、R、で表わされる置換基としては、 置換されてもよいアルキル基(好ましくはC,~ C_{10})、アリール基(好ましくは C_{0} ~ C_{15})、ヘテロ 環基(好ましくはC, $\sim C_1$,) が挙げられる。G、 G_1 中の-NH(R.)又は-OHは直接環に結合するか又は G, G, が環と結合している位置から α 、 β 又は γ に位 置することが好ましい。-NH(R4)は-CONH(R 4)の形でG、G、中に存在することが好ましい。一般式 *が高く、好ましい。一般式(1)または(2)で表わさ れる化合物はメチレンインドリン誘導体とオルトヒドロ キシニトロソ芳香環(またはヘテロ環)を反応させる一 般式な合成法(例えば Photochromism, Molecule and S ystems, p.506 ∼507, Ed. by H. Durr, H. Bouas Laur ent, Elsevier, New York 1989に記載されている) など により合成できる。以下に一般式(1)または(2)で 表わされる化合物の具体例を示す。

[0014]

化合物No	. R ₇	Ra	R,	R ₁₀	Rii	G ₂
C-1	H	CH3	CH ₃	CH ₃	H	-CONH-(C)
C-2	H	CH3	CH3	CzHs	Н	-CONH-C4H9
C – 3	СНз	C ₂ H ₅	CzHs	C ₂ H ₅	H	-CONH-C ₅ H ₁₁ -iso
C - 4	C1	CH3	CH3	C6H13	OCH 3	-CON-OH CH ₃
C – 5	ОСН з	CH₃	CH3	CH ₂ -	Н	-CONH-
C-6	H	CH ₃	CH ₃	CH2CH2-OCH3	Н	-CONH-OH
C-7	H	CH3	C2H5	C3H7-iso	-SO2NHC4H9	-SOzNHC4H+
C - 8	H	CH2	CH3	C3H7	Н	-NHCOCH 3
C - 9	H	CH3	CH ₃	CoH13	H	-OH
C-10	Н	СНз	CH3	CsH ₁₁	Н	-NHCO-(O)
C-11	Н	CH ₃	CH ₃	CH ₂ CH=CH ₂	н	-NHCO-
C-12	Н	CH2	CH3	CzHs	H	-OCHzCH2-OH
C-13	Н	CH ₃	CHa	C ₃ H ₇	H	-OCHzCHzCHz-OH
C-14	H	CH3	CH3	CH _z CH ₂ -OH	Н	H
C-15	H	CH3	CH3	CH2-CONHC5H11-iso	Н	H
C-16	Н	CH ₃	СНз	<i>M</i>	Н	-CONH-

[0015]

C-17

C -18

C-19

C-20

C-21

C-22

[0016]

【化8】

•

C -23

C-24

C -25

C-26

C-27

C-28

[0017]

【化9】

C - 30

11

$$C - 31$$

$$C - 33$$

$$C - 35$$

ックな特性をもつ化合物及び必要に応じて併用される有 機溶剤および添加物よりなる感光性組成物を透明な基体 上に担持する形態としては、以下のものが挙げられる。

- (1) フォトクロミック化合物および必要に応じて併用 される添加物を有機溶剤に溶解した液相を直接透明フィ ルム又はガラス等で挟んだ積層体。
- (2) フォトクロミック化合物および必要に応じて併用 される添加物を有機溶剤に溶解した液相を親水性ポリマ 一中に乳化分散し、基体上に塗設したもの。

- C 32
 - COCE 3 ĊHz ĊĦ≥ ÓН
- C 34

【0018】本発明の特定の骨格を有するフォトクロミ 40 に応じて併用される添加物を有機溶媒とともに疎水性ポ リマー中に溶解し、溶融成形、又は基体上に各種方法に より塗設したもの。

> (4) フォトクロミック化合物および必要に応じて併用 される添加物を有機溶剤に溶解した液相をマイクロカプ セル化し、バインダーと共に基体上に担持した塗布物。

> (5) フォトクロミック化合物、必要に応じて併用され る添加物を有機溶剤に溶解した液相を合成高分子樹脂壁 を用いてマイクロカプセル化し、バインダーとともに基 体上に担持したもの。

【0019】(3)フォトクロミック化合物および必要 50 上記各方法において、フットクロミック化合物の発色及

(8)

40

び消色速度の速さ、製造上の安全性、簡易性等の観点よ り(2)(4)の態様が好ましい。

【0020】本発明の感光性組成物は有機溶媒に溶解し て用いるか、乳化分散して用いるが、乳化分散する際に 溶解する髙沸点有機溶媒としては、水に事実上不溶で、 沸点190℃以上、300℃以下程度のものが好まし い。この種の有機物質としては、カルボン酸エステル 類、リン酸エステル類、カルボン酸アミド類、エーテル 類、フェノール類、アニリン類、アセタール類、ケター 疎水性有機重合体などの中から選ぶことができる。その 具体的な例を挙げるとフタル酸ジブチル、フタル酸ジイ ソオクチル、フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸ジメ トキシエチル、アジピン酸ジーn-ブチル、アゼレン酸 ジイソオクチル、クエン酸トリブチル、ラウリン酸ブチ ル、セバシン酸ジブチル、リン酸トリシクロヘキシル、 リン酸トリブチル、リン酸トリイソオクチル、N、N-ジエチルカプリル酸アミド、N, N-ジメチルパルミチ ン酸アミド、

ーテル、エチルー(2,4-ジ-t-ブチル)フェニル エーテル、2,5-ジアミルフェノール、2-n-ブト キシ-5-tert-オクチルアニリン、塩素化パラフィ ン、ポリ(メチルメタクリレート)、ポリ(エチルメタ クリレート)、ポリ(エチルアクリレート)、ポリ(シ クロヘキシルメタクリレート)、ポリ(N-tert-ブチ ルアクリルアミド)、ポリ(N-tert-オクチルアクリ ルアミド)、ジトリルエタン、イソプロピルナフタレ ン、キシリルフェニルエタン、ジトリルエーテル、ブチ ル、ベンジルモルフォリン、オリゴブチレンオキシドな どがある。また乳化分散する際ポリビニルブチラール、 ポリビニルアセタール等のポリマーを髙沸点有機溶媒の かわりに用いるか、又は高沸点有機溶媒と共に用いても

【0022】本発明においては、フォトクロミック化合 物を溶解するために、上記の高沸点有機物質の他に、低 沸点有機溶媒(130°C以下の沸点を有する)を使用し てもよい。それらの有機溶媒としては、例えば、プロピ レンカーボネート、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソ プロピル、酢酸ブチル、プロピオン酸エチル、ブチルア ルコール、メチルエチルケトン、ペンタノン、シクロへ キサノン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキサ イドなどがその例として挙げられる。高沸点及び低沸点 有機溶媒の好ましい総使用量は分散するフォトクロミッ ク化合物の重量の0.1~100倍量である。又、本発 明のフォトクロミック化合物を乳化分散するにあたっ て、国際特許公開WO93/3420号に記載のよう に、界面活性剤を増量して微細分散したのち、水洗によ り過剰の界面活性剤を除去する方法も有効である。該補 50

助溶剤又は界面活性剤は公知の方法で除去することがで き、例えば米国特許第2322027号、同28011 71号、同2946360号、同3396027号、同 4233397号等があげられる。

【0023】本発明のフォトクロミック化合物を含む組 成物の分散方法としては、具体的には、下記のいずれか の方法で溶液状態に保ったフォトクロミック化合物を、 水または親水性ポリマー水溶液と混合することによっ て、調製することができる。必要があれば分散物粒子の ル類、アルコール類、置換炭化水素類及び界面不活性な 10 サイズをミクロンレベルからサブミクロンレベルに更に 微細にするために、下記のような分散機を用いても良

【0024】分散機としては、大きな剪断力を有する高 速攪拌型分散機、髙強度の超音波エネルギーを与える分 散機などがある。具体的には、コロイドミル、ホモジナ イザー、毛細管式乳化装置、液体サイレン、電磁歪式超 音波発生機、ボールマン笛を有する乳化装置などがあ る。本発明で使用するのに好ましい高速攪拌型分散機 は、ディゾルバー、ポリトロン、ホモミキサー、ホモブ 【0021】ブチルー(m-ベンタデシル)フェニルエ 20 レンダー、ケディミル、ジェットアジターなどである。 これらに於いては分散作用する要部が液中で高速回転す るタイプの分散機である。高速攪拌型分散機は、ディゾ ルバーないしは髙速インペラー分散機なども用いられ る。特開昭55-129136号にも記載されているよ うに、高速で回転する軸に鋸歯状のプレードを交互に上 下方向に折り曲げたインペラーを装着して成るのも好ま しい一例である。

【0025】フォトクロミック化合物の乳化分散物を調 製する際には、種々のプロセスに従うことができる。フ ルアニソール、ペンタエリスリトールジメチルアセター 30 ォトクロミック化合物を有機溶媒に溶解するときは、上 記の高沸点有機物質または低沸点有機溶媒の中から選択 された一種、又は二種以上の任意の複数成分混合物に溶 解し、次いで親水性ポリマーの存在下で、水中又は親水 性ポリマー水溶液中に乳化分散せしめる手法が一般的で ある。フォトクロミック化合物含む油性液と、水性液と の混合方法としては、攪拌下に水性液中に油性液を加え る所謂順混合法でも、その逆の逆混合法でもよい。

> 【0026】本発明においては、フォトクロミック化合 物の組成物を水中又は親水性ポリマー水溶液中のいずれ においても安定に分散することができるが、親水性ポリ マー水溶液中に分散することが好ましい。水中に分散す る場合には、分散後塗布時に親水性ポリマー水溶液を添 加することが好ましい。親水性ポリマーとしては、ゼラ チンを用いるのが有利であるが、それ以外の親水性ポリ マーも用いることができる。例えば、ゼラチン誘導体、 ゼラチンと他の髙分子とのグラフトポリマー、アルブミ ン、カゼイン等の蛋白質;ヒドロキシエチルセルロー ス、カルボキシメチルセルロース、セルロース硫酸エス テル類等の如きセルロース誘導体、アルギン酸ソーダ、 澱粉誘導体などの糖誘導体;ポリビニルアルコール ポ

リビニルアルコール部分アセタール、ポリビニルピロリ ドン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリ ルアミド、ポリビニルイミダゾール、ポリビニルピラゾ ール等の単一あるいは共重合体の如き多種の合成親水性 髙分子物質を用いることができる。

15

【0027】ゼラチンとしては石灰処理ゼラチンのほ か、酸処理ゼラチンを用いてもよく、ゼラチン加水分解 物、ゼラチン酵素分散物も用いることができる。ゼラチ ン誘導体としては、ゼラチンに例えば酸ハライド、酸無 水物、イソシアナート類、ブロモ酢酸、アルカンサルト 10 合物と併用してもよい。本発明のフォトクロミック化合 ン類、ビニルスルホンアミド類、マレイミド化合物類、 ポリアルキレンオキシド類、エポキシ化合物類等種々の 化合物を反応させて得られるものが用いられる。親水性 ポリマーの使用量としては、分散剤とバインダーとを別 々のポリマーにする事も、単独のポリマーを兼用する事 もできる。好ましい使用量はフォトクロミック化合物 (重量部) に対し、0.01ないし200重量部程度、 特に0.1ないし10重量部程度である。更に、本発明 のフォトクロミック化合物を含む組成物を安定にするた めに、高分子化合物を上記親水性ポリマーと併用すると 20 とは好ましい。

【0028】特に、変性PVAは好ましい。中でもビニ ルアルコールとビニルエステルのランダム又はブロック 共重合体の末端をデシルチオ基の様な疎水性基で変性し たものが好都合に用いられる。これらの親水性ポリマー は単独で用いることもできるが、他の親水性ポリマーと 2種以上を混合して用いることもできる。上記親水性ボ リマーとしては、350nm、より好ましくは320n mより長波に吸収を有しないポリマーが有用である。

用いる場合には、通常のカプセル化方法が好都合に用い られる。これらについては、本発明者らがすでに文献と して纏めており、そとに記載の手法が好都合に利用でき る。例えば、イメージング用有機材料、ぶんしん出版、 東京、1993、第4章を参照。中でも、ポリイソシア ナートを用いたポリウレア/ウレタンを壁剤とする合成 高分子によるカプセルを用いるとフォトクロミック化合 物の安定性、発色性、ハンドリング適性などから好都合 である。上述の感光性組成物を基体上に坦持する方法の (1)及び(4)において用いる有機溶剤としては、

(2)の方法で記載した高沸点有機溶媒と低沸点有機溶 媒の両方を用いることもできる。

【0030】上述の感光性組成物を基体上に坦持する方 法の(3)について述べる。この方法において用いる高 沸点有機溶媒は、上記(2)で記載した高沸点有機溶媒 をもちいることができる。可塑剤として知られている化 合物は入手が容易で取り扱いやすい利点がある。また、 疎水性ポリマーとしては、例えば、ポリビニルブチラー ル樹脂、ポリビニルフォルマール樹脂、エチレン-酢酸 ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸共重合体、塩化 50

ビニル樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸エ ステル-メタクリル酸エステル共重合体、ポリエステル 樹脂、酢酸ビニル-塩化ビニル共重合体、ポリカーボネ ート樹脂、ポリスチレン、スチレン-アクリル酸エステ ル共重合体、スチレン-メタクリル酸エステル共重合 体、ポリスルフォン、フェノキシ樹脂、スチレンブタジ エン共重合体、シリコン樹脂等が挙げられる。

【0031】本発明のフォトクロミック化合物は、2種 以上用いてもよい。また他の骨格のフォトクロミック化 物は、主として、青~シアンに発色するものが多いの で、黄~オレンジおよび/または赤~マゼンタに発色す るフォトクロミック化合物と併用すると、グレー、グリ ーン、ブラウンなどの好ましい色に着色する感光性組成 物が得られる。特に下記一般式(3)で表わされる化合 物との併用が好ましい。

[0032]

【化10】

一般式 (3)

$$R_{14}$$
 R_{15}
 R_{16}
 R_{17}

【0033】式中、R₁₂、R₁₃、R₁₄、R₁₅は、それぞ れ水素原子又は上記X、X,、Y又はY,により形成さ れる環上の置換基の中から選ばれる。更に、これらは隣 接位置で相互に環化して、5~8員の非金属原子からな る飽和又は不飽和の環を形成してもよい。特に縮環して 【0029】本発明の組成物をマイクロカプセル化して 30 いてもよい芳香環の場合が好ましい。例えば、シクロへ キセン、シクロペンテン、アズレン、ベンゼン、ナフタ レン、ピリジン、ピリミジン、キノリン、イミダゾー ル、フラン、チオフェン、ベンズイミダゾール、ナフト チオフェン、ナフトピラン、ピレン、アンスラセン、ナ フトキノリンなどの環状構造が一例として挙げられる。 R₁₆およびR₁₇は、それぞれアルキル基(好ましくはC 、~C₁₅)、アリール基(ベンゼン、ナフタレン、ピレ ン、アンスラセンなど)、ヘテロ環基(ピリジン、キノ リン、イミダゾール、フラン、チオフェン、ベンズイミ 40 ダゾール、ナフトチオフェン、ナフトピラン、ナフトキ ノリンなど)が挙げられる。これらはR12、R13、 R₁₄、R₁₅で記載の置換基(環状構造も含む)により置 換されてもよい。Rikki;は互いに結合して環形成を してもよい。R16とR17が結合する場合、酸素原子、ケ トン基、メチレン基を介する結合、又は単結合による。 以下に一般式(3)で表わされる化合物の具体例を示 す。

[0034]

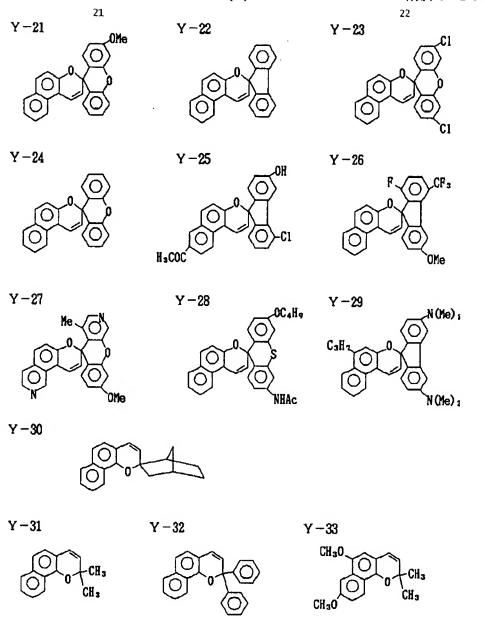
【化11】

[0035]

【化12】

[0036]

【化13】



【0037】本発明のフォトクロミックな感光性組成物 が有機流には、各種の添加剤、例えば、有機亜鉛塩(特に油溶性 サリチル酸誘導体の亜鉛塩、例えば3、5ージーαーメ 40 感光層に チルベンジルサリチル酸亜鉛、3、5ージーα, αージ メチルベンジルサリチル酸亜鉛等。その他の具体例は特 願平7-254884に記載されている)、光重合開始 改良する 別、光硬化性化合物、ビニルモノマー、Niに代表される 一重項酸素クエンチャー、ニトロキシルラジカル化合物 など、紫外線吸収剤、三重項消光剤、ラジカルスカヴェ ル、メダンジャー、酸化防止剤、低粘度化剤、消色促進剤、発色 に進剤、安定化剤、HALS、酸化剤或いは還元剤などから 選ばれた各種の素材を目的に応じて適量含有させること リルアミができる。本発明に用いるフォトクロミック化合物、及 50 られる。

び有機溶剤はそれぞれ2種類以上を混合して用いることができる。本発明のフォトクロミック化合物を含有する の 感光層は異なる色に発色する2層以上の層より構成する こともできる。

【0038】 これらの層には、膜質、カーリング特性を改良するために、重合体ラテックスを含有させることもできる。本発明に用いることができる重合体ラテックスを構成する単量体としては、例えば、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、クロトン酸エステル、ビニルエステル、マレイン酸ジエステル、フマル酸ジエステル、イタコン酸ジエステル、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、ビニルエーテル類、スチレン類等が挙げられる。

【0039】とれらの単量体により構成される重合体 は、ガラス転移点が40°C以下が好ましい。単独重合体 でも共重合体でもよい。好ましくは、アクリル酸エステ ル類、アクリル酸エステル類とメタクリル酸エステル類 との共重合体、及びアクリル酸エステル類とアクリル酸 又はメタクリル酸との共重合体である。

23

【0040】エチレン系単量体のラジカル重合は、すで に良く知られている。例えば、開始剤の使用法は、F. A. Bovey 著「Emulsion Polymerization 」Interscienc e Publishers Inc. New York 発行1955年第59~第93頁 に記載されている。

【0041】乳化剤としては、界面活性をもつ化合物が 用いられ、好ましくは石鹸、スルホネート、フォスフェ ート及びサルフェート、カチオン化合物、両性化合物及 び高分子保護コロイド等が挙げられる。これらの例およ び使用法は、Belgische Chemische Industrie 第28巻第 16~第20頁(1963年)等に記載されている。

【0042】本発明では特にガラス転移点20℃以下の 重合体のラテックスが好ましい。重合体ラテックスの具 体例を以下に記載するが、本発明はこれらに限定される 20 ど)、N-メチロール系硬膜剤(ジメチロール尿素な ものではない。ポリエチルアクリレート、ポリプロビル アクリレート、ポリエトキシエチルアクリレート、プロ ピルアクリレート/スチレン共重合体、エチルアクリレ ート/スチレン共重合体、プロピルアクリレート/アク リル酸(95:5)共重合体、ポリブチルアクリレー ト、ポリフェノキシエチルアクリレート、ポリジエチレ ングリコールモノアクリレートメチルエーテル、ノナエ チレングリコールメタクリレートメチルエーテルポリマ ー、プロピルアクリレート/メタクリル酸(95:5) 共重合体、エチルヘキシルアクリレート/ジアセトンア 30 クリルアミド共重合体、メチルアクリレート/ブチルメ タクリレート共重合体、ヘキシルメタクリレート/メタ クリル酸(9:1)共重合体などがある。

【0043】 これらの塗布層の上(最外層)に、保護層 を設けることは有用である。保護層に用いる素材として は、親水性ポリマー及び疎水性ポリマー或いはラテック ス等を用いることができる。該親水性ポリマー及びラテ ックスとしては、前述の分散媒体としての親水性ポリマ 一及び重合体ラテックスを用いることができる。疎水性 ポリマーとしては、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビ 40 ニルホルマール樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体、 エチレン-アクリル酸共重合体、塩化ビニル樹脂、ポリ メチルメタクリレート、アクリル酸エステルーメタクリ ル酸エステル共重合体、ポリエステル樹脂、酢酸ビニル -塩化ビニル共重合体、ポリカーボネート樹脂、スチレ ン-無水マレイミド共重合体、スチレン-ビニルトルエ ン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、ニトロセ ルロース、ポリオレフィン、ポリイミド等を挙げること ができる。又、シランカップリング剤等の有機物質、ω

クロライド及びステアリン酸メチルなどのラングミュア ー・プロジェット法(LB法)により形成される累積膜 も用いることができる。アルミニウムなどの金属蒸着膜 も差し支えない。該保護層に用いる素材は、先に述べた 様に好ましくは350nm、より好ましくは320nm より長波に吸収を有しないものが有用である。

【0044】本発明のフォトクロミック化合物を含む感 光層の厚さは、目的にもよるが、150 μ以下程度、特 に20 µ以下であることが望ましく、2 ~6層に積層さ 10 れていてもよい。該保護層の塗布膜の厚さは、10μm 以下、特に5μm以下が望ましい。

【0045】必要により用いる硬膜剤としては、米国特 許第4.678.739号第41欄、特開昭59-11 6655号、同62-245261号、同61-189 42号、特開昭62-234157号等に記載の硬膜剤 が挙げられる。より具体的には、アルデヒド系硬膜剤 (ホルムアルデヒドなど)、アジリジン系硬膜剤、エポ キシ系硬膜剤、ビニルスルホン系硬膜剤 (N, N'-エ チレン-ビス (ビニルスルホニルアセタミド) エタンな ど)、あるいは高分子硬膜剤などに記載の化合物が挙げ られる。上記硬膜剤のうちで、塗布性(即ち、塗布液の 溶解経時安定性及び塗布時の隣接層との反応性など)及 び膜質(生サンブルの経時安定性及び硬膜性など)及び の観点より、エポキシ系硬膜剤が特に好ましい。エポキ シ系硬膜剤としては、具体的には特開昭62-9194 2号記載の硬膜剤を挙げることができる。

【0046】本発明の組成物ないし要素の用途として は、印刷物、染料、転写剤、サングラス、保護メガネ、 光記録材料、調光材料、調光フィルター、表示材料、イ ンテリア用品、玩具、光量計、衣服、化粧品、筆記具な どが挙げられるが、UV光を含む太陽光の強さに迅速に 対応して、発色量をコントロールする調光フィルター或 いはサングラスなどの用途に特に有用である。調光フィ ルターとしてカメラに用いる場合、しばりおよび/また はシャッタースピードの調節機構のないカメラに用いる ことが特に好ましい。

【0047】本発明の感光性組成物はプラスチックレン ズの形態で用いることもできる。既に染料を用いて射出 成形したプラスチックレンズが良く知られており、それ らの手法を差し支えなく用いることが出来る。ジアリル エーテルや(メタ)アクリレートに誘導されたフォトク ロミック化合物をプラスチックレンズ用モノマーとして 知られているメチルメタクリレートやエチレングリコー ルジアリルエーテルなどと共重合しこれをレンズに成形 する手法或いは、ポリメチルメタクリレートやポリエチ レングリコールジアリルエーテルなどに本発明の特定の 組み合わせの感光性組成物を混合し射出成形する方法更 には、プラスチックレンズに成形した物にフォトクロミ ートリコサン酸、ジオクタデシルジメチルアンモニウム 50 ック化合物の組成物を漬ける方法などの手法が用いられ (14)

る。

【0048】プラスチックとしては透明であれば良く、 ポリメチルメタクリレート、エチレングリコールジアリ ルエーテルポリマー、トリアセチルセルロース、ポリエ チレンシクロヘキサン-1.4- ジカルボキシレート、PET 、PBT あるいはこれらの混合物乃至積層物が用いられ る。これらの成形に際しては、プラスチックレンズ乃至 サングラスの分野で良く知られている手法や処理条件が 用いられる。例えば、染料を併用して濃度色調にバラエ ティを持たせること、保護層を設けて耐久性を向上させ 10 ンドリン4.6g(0.02モル)、1-ニトロソー3 ること、反射防止膜を設けること、安定剤を併用する事 などの手法が用いられる。例えば保護層としては、ポリ ビニルアルコールの様なポリマー若しくはこれらの硬膜 物、ポリシロキサン架橋物、金属蒸着膜などがその一例 である。

【0049】本発明に用いられる基体としては、先に挙 げた用途に応じて色々なものが選べるが、具体的には、 金属、陶磁器、繊維、木材、合成樹脂、ガラス或いは各 種のプラスチックフィルム、プラスチックレンズなどが 利用できる。加工性、重量、強度及び透明性などを兼ね 20 備えている点で、プラスチック製品が好ましい。例え ば、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート、ポ リメタアクリル酸メチル、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレン-2,6-ナフタレート、ポリカーボ ネート、ポリウレタン、ナイロン、トリアセチルセルロ ース、ポリアクリレート、ポリスルホン、ポリエーテル スルホン、ポリオレフィン、ポリイミド等或いはこれら 複数乃至ガラスとの積層材料は有効に利用できる。該フ ォトクロミック化合物をメガネ或いはカメラ (特に髙感 度レンズ付フィルム)などの調光材料として用いる場合 30 5.8g(0.02モル)、トリエチルアミン2.0g には透明な基体が特に好ましい。

【0050】本発明の感光性層及び保護層は、蒸着法、 カーテンコート、ブレードコート、スピンコート、ディ ップコート、エクストルージョンコートなどの任意の塗 布方法により基体上に薄層として形成できる。更に必要 ならば米国特許第2761791号、同837095号 に記載されている方法により2層又はそれ以上の層を同 時に塗布することもできる。

【0051】本発明のフォトクロミック化合物を坦持し た感光性組成物は、UV光の照射を受けていない時は安 40 施例1と同様にしてC-27を3.2g(収率35%) 定に無色であるが、一旦UV光を含む光の照射を受ける と直ちに発色する。光源がUV光でも太陽光でも、室温 でも低温でも同様である。更に照射を止めると、速やか に無色化する利点がある。これらの着色と無色化を安定 にかつ耐久性良く繰り返す。

[0052]

【実施例】次に本発明を実施例に基づき更に詳しく説明

実施例1 C-1の合成

1, 3, 3 - 1

5g(0.02モル)、1-ニトロソー3-フェニルカ ルバモイル-2-ナフトール5.8g(0.02モル) およびエタノール1000mlを窒素気流下、3時間還流 した。反応混合物より溶媒を留去した後、クロロホルム を展開溶媒とするシリカゲルクロマトグラフィーにより 精製し、目的とするC-1を6.6g(収率74%)得

tc. 【0053】実施例2 C-3の合成 1, 3, 3-トリエチル-5-メチル-2-メチレンイ -イソアミルカルバモイル-2-ナフトール5.7g (0.02モル) およびエタノール800mlより実施例 1と同様にしてC-3を7.2g(収率72%)得た。 【0054】実施例3 C-8の合成 3. 3-ジメチル-1-プロピル-2-メチレンインド リン4. 0g(0.02モル)、1-ニトロソ-3-ア セチルアミノ-2-ナフトール4.6g(0.02モ ル)およびエタノール500mlより実施例1と同様にし て、C-8を4.1g(収率50%)得た。 【0055】実施例4 C-15の合成 3, 3-ジメチル-1-イソアミルカルバモイルメチル -2-メチレンインドリン5.7g(0.02モル)、 ル) およびエタノール500mlより実施例1と同様にし て、C-15を4.8g(収率54%)得た。 【0056】実施例5 C-18の合成 1-ブチル-2, 3, 3-トリメチルベンズ [e] イン ドリウムのヨウ素塩7.9g(0.02モル)、1-ニ トロソー3-フェニルカルバモイル-2-ナフトール (0.02モル) およびエタノール1000miより実施 例1と同様にして、C-18を6.3g(収率58%)

【0057】実施例6 C-27の合成 1-ブチル-2, 3, 3-トリメチルベンズ [e] イン ドリウムのヨウ素塩7.9g(0,02モル)、2-エ チルカルバモイルー4-メトキシー6-ニトロソフェノ $-\mu 4.5g(0.02 + \mu)$, $h = 1.5 + \mu 2.5$ 0g(0.02モル) およびエタノール500mlより実 得た。

【0058】実施例7

〔フォトクロミック化合物乳化物、塗布用感光性組成物 (1) の調製] フォトクロミック化合物として、C-1 0.1gを髙沸点有機溶媒として、イソプロピル化トリ フェニルフォスフェート0.2g、酢酸エチル0.4g に溶解して、油相(A)とした。石灰処理ゼラチンの1 0%水溶液2gに界面活性剤としてドデシルベンゼンス ルフォン酸の5%水溶液を0.2cmえ水相(B)とし 50 た。この油相と水相を混合し、ミニホモジナイザーにて

10000 rpm にて5分間乳化分散した。この乳化分散物に水3 ccと14%ゼラチン水溶液を2g添加して、塗布用感光性組成物(1)を調製した。

27

【0059】 【フォトクロミック感光材料101の作製】上記感光性組成物(1)を100μm厚のポリエチレンテレフタレートフィルム上に、ウエット膜厚65μmとなるように塗布し40℃にて乾燥した。次にこの上に、ゼラチン保護層を乾燥膜厚1μmとなるようにロッドコート法により塗設し、フォトクロミックな感光材料101を作製した。

【フォトクロミック感光材料102~109および比較材料(1)、(2)の作製】感光材料101において、フォトクロミック化合物、高沸点溶剤を表1の如くする以外は感光材料101と同様にして、感光材料102~109および比較材料(1)、(2)を作成した。比較材料(1)、(2)に用いた公知のフォトクロミック化合物はH-1、H-2である。

[0060]

【化14】

H-1

【0061】 【表1】

H-2

20

30

表1

		~ .		_
感光材料	フォトクロミック	高沸点有機溶剂		3
香号	化合物			5
101	C-1	イソプロピル化トリフェニルフォスフェート	1.50	
102	C – 2	同上	1.47	
103	C – 3	Nープチルベンゼンスルホンアミド	1.51	
104	C-5	同上	1.42	
105	C-8	N、Nージェチルドデカンアミド	0.52	
106	C-16	イソプロピル化トリフェニルフォスフェート	1.53	
107	C-18	同上	1.64	I
108	C-21	周 上	1.62	
109	C-27	Nープチルベンゼンスルホンアミド	0.54	
比較材料(1)	H-1	同上	0.16	l
" (2)	н – 2	イソプロピル化トリフェニルフォスフェート	0.18	

【0062】 [発色、消色試験] 感光材料 101~10 9 および比較材料(1)、(2) を 40℃にてレミントン社 製レミントン日焼け器、モデルTF-1でUV光を30 秒間照射したところ、ブルー~シアンに発色した。その 時の λ maxの濃度をユニオン技研のMCPD100で 測定した結果を表1に記した。照射をやめたところ、い ずれもすみやかに消色した。これらの結果から明らかな ように本発明のフォトクロミック化合物を含む材料は公 濃度が高いことが判る。

【0063】実施例8

〔フォトクロミック感光材料201の作製〕フォトクロ ミック化合物C-1 O. 1g、エチレン・酢酸ビニル 共重合体2gをシクロヘキサン/酢酸エチル=50/5 0の混合溶媒20mlに溶解し、100μmポリエチレン テレフタレートフィルム上に乾燥膜厚7μmとなるよう に塗設し、フォトクロミックな感光材料201を作製し

〔フォトクロミック感光材料202~209および比較 材料(3)、(4)の作製]感光材料201において、フォ トクロミック化合物を表2の如くする以外は感光材料2 知のフォトクロミック化合物を含む比較材料よりも発色 30 01と同様にして、感光材料202~209ねよび比較 材料(3)、(4)を作製した。なお、比較材料(3)、(4) の化合物は前記と同様H-1、H-2を用いた。

[0064]

【表2】

表 2

感光材料番号	フォトクロミック化合物	発色濃度
2 0 1	C-1	0. 25
202	C-2	0. 23
203	C-3	0.24
2 0 4	C-5	0.20
2 0 5	C-8	0.11
206	C-16	0. 27
207	C-18	0.29
208	C-21	0.29
209	C-27	0.10
比較材料 (3)	H-1	0.02
比較材料 (4)	H – 2	0.03

【0065】〔発色、消色試験〕感光材料201~20 9 および比較材料(3)、(4) を実施例7と同様に40℃ にて、UV光を30秒間照射した時の濃度を表2に記し た。照射をやめたところ、いずれもすみやかに消色し た。これらの結果から明らかなように

本発明のフォト クロミック化合物を含む材料は公知のフォトクロミック 化合物を含む材料よりも発色濃度が高い②乳化塗布した 材料の方が溶剤塗布した材料よりも発色濃度が高い (表 1と表2の比較) ことが判る。

【0066】実施例9

〔フォトクロミック感光材料301の作製〕フォトクロ ミック化合物C-1 0.1g およびポリビニルブチラ ール(デンカ製BLS)2gをシクロヘキサン/酢酸エ mポリエチレンテレフタレートフィルム上に乾燥膜厚7 μmとなるように塗設し、感光材料301を作製した。 [フォトクロミック感光材料302~307の作製] 感*

*光材料301において、フォトクロミック化合物C-1 &C-4, C-5, C-7, C-12, C-20, C-34に置き換えた以外、感光材料301と同様にして、 30 感光材料302~307を作製した。実施例7と同様に 発色、消色試験を行なったところ、感光材料301~3 07いずれの材料も髙濃度に発色し、照射をやめるとす みやかに消色した。

【0067】実施例10

〔フォトクロミック感光材料401~403の作製〕実 施例9の感光材料301において、ポリビニルブチラー ルをポリエステル(日清紡製バイロン200)、ポリエ ステル(日清紡製パイロン590)又はポリビニルアセ タール(積水化学工業製エスレックKX)に置き換えた チル=50/50の混合溶媒20mlに溶解し、100μ 40 以外、感光材料301と同様にして感光材料401~4 03を作製した。実施例9と同様に発色、消色試験を行 なったところ、いずれの材料も高濃度に発色し、照射を やめるとすみやかに消色した。

フロントページの続き

(51) Int.C7.⁶ // C 0 7 D 513/10 識別記号 庁内整理番号 FΙ C 0 7 D 513/10 技術表示箇所

(72)発明者 市嶋 靖司 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内